

Komunikat do Aplikantów notarialnych Izby Notarialnej we Wrocławiu
Wszystkie roczniki

Limity dopuszczalnych nieobecności aplikanta notarialnego
na zajęciach praktycznych
oraz na zajęciach seminaryjnych

Limity dopuszczalnych nieobecności określone są w § 8 ust.1-3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2127 z późn. zm.).

Aplikanci etatowi

	Zajęcia seminaryjne	Zajęcia praktyczne u patrona *
Aplikanci I, II i III roku	56 jednostek szkoleniowych	10 dni
Aplikanci IV roku	38 jednostek szkoleniowych	5 dni

Aplikanci pozaetatowi

	Zajęcia seminaryjne	Zajęcia praktyczne u patrona *
Aplikanci I, II i III roku	56 jednostek szkoleniowych	4 dni
Aplikanci IV roku	38 jednostek szkoleniowych	2 dni

*Nieobecności w zajęciach praktycznych z powodu urlopu wypoczynkowego nie są wliczane do limitu.

Not. Maria DWORAK
KIEROWNIK SZKOLENIA APLIKANTÓW